

УДК 538.945

©1995

**ТЕРМОЭДС КАДМИЯ ПОД ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ  
ДАВЛЕНИЕМ ДО 3.0 GPa В ОБЛАСТИ  
ЭЛЕКТРОННО-ТОПОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА**

*B.Ф.Крайденов, Е.С.Ицкевич, А.Г.Гапотченко*

Институт физики высоких давлений им.Л.Ф.Верещагина РАН

Троицк, Московская область

Поступила в Редакцию 28 июня 1994 г.

Исследована зависимость продольной  $\alpha_{||}$  и поперечной  $\alpha_{\perp}$  термоэдс кадмия в диапазоне температур 4–300 К до давлений 3.0 GPa. В области 1.4–1.6 GPa обнаружена положительная аномалия в  $\alpha_{||}$  и  $\alpha_{\perp}$ , которая связывается с известным электронно-топологическим переходом (ЭТП) в Cd. Величина аномалии сильно зависит от совершенства образца.

Исследование поведения термоэдс  $\alpha$  при электронно-топологических переходах (ЭТП) Лифшица посвящено достаточно много работ [1–7]. Топология поверхности Ферми (ПФ) изменялась либо в зависимости от концентрации сплавов  $\text{Li}_{1-x}\text{Mg}_x$  [1],  $\text{Cd}_{1-x}\text{Mg}_x$  [2] и  $\text{Mo}_{1-x}\text{Re}_x$  [3], либо анизотропной деформацией вискеров Bi [4] и сплавов Bi с Sb, легированных Te или Sn [5]. ЭТП, возникающий под гидростатическим давлением, исследовался на ряде металлов с примесями: Re, Ta с примесью Hg [6], In с примесью Hg и Cd [7].

ЭТП в кадмии под давлением изучен наиболее подробно. Прямым методом он был обнаружен по эффекту де Гааза–ван Альфена (ДГВА) [8]. Две сверхнизкие частоты ( $\leq 10^5 \text{ Gs}$ ), появляющиеся при давлениях  $P \geq 1.7$ – $1.8 \text{ GPa}$ , связаны с образованием новых частей ПФ Cd: с соединением «рукавов» дырочного «монстра» во второй зоне Бриллюэна (ЗБ) и появлением электронной «иглы» в третьей ЗБ. Тем самым ПФ Cd становится подобной ПФ близких ему гексагональных металлов Zn и Mg.

Термоэдс  $\alpha$  этих трех гексагональных металлов при атмосферном давлении исследована в широком диапазоне температур 1.1–300 K [9]. Многие особенности термоэдс этих металлов авторы [9] связывают с конкретными частями ПФ. Появление в Cd под давлением новых частей ПФ должно привести к появлению особенностей на кривой  $\alpha(T)$ , соответствующих определенным максимумам или минимумам термоэдс Zn или Mg, где эти части ПФ присутствуют изначально. Связь формы зависимости  $\alpha(P)$  с конкретным изменением ПФ важна для интерпретации данных по термоэдс, полученных в условиях, когда прямые экспериментальные исследования ПФ невозможны.

# 1. Образцы и процедура измерения

Для исследования термоэдс Cd использовались монокристаллические образцы высокой чистоты ( $R_{300\text{ K}}/R_{4.2\text{ K}} = 20000$ ). Образец с осью вдоль оси  $C_6$  имел размеры  $8.7 \times 1.25 \times 0.15$  mm, а с осью параллельной направлению  $[11\bar{2}0]$  —  $10 \times 0.75 \times 0.45$  mm. Камера высокого давления из немагнитных материалов имела внутренний канал диаметром 6 mm. Средой, передающей давление, служила смесь пентан–масло (1:1).

Монтаж и методика измерения в основном описаны в работе [10]. Образец припаивается к медному блоку, изолированному от обтюратора тонким слоем конденсаторной бумаги. Градиент температуры вдоль образца создается нагревателем на катушке, припаянной к свободному торцу. Температура обоих концов измеряется двумя термопарами ( $\text{Cu} + 0.1\% \text{Fe} + 0.017\% \text{Li}$ )–Pb, которые припаиваются непосредственно к торцам образца. Холодные спаи термопар через тонкий слой изолятора крепятся к медному блоку, припаянному к обтюратору.

Измерения проводились в области температур  $T = 4.2\text{--}300\text{ K}$  и давлений до  $3.0\text{ GPa}$ . Выделяемая в нагревателе мощность равнялась  $2\text{ mW}$ . Перепад температуры на образце —  $0.1\text{--}0.2\text{ K}$ . Величина измеряемого сигнала термоэдс составляла  $2\text{--}300\text{ nV}$ . Измерения выше  $4.2\text{ K}$  проводились в динамическом режиме при охлаждении камеры от комнатной до азотной температуры в атмосфере-Не и при отогреве камеры от  $4.2$  до  $130\text{--}140\text{ K}$ . Средняя скорость изменения температуры —  $0.4\text{ K/min}$ . Температура камеры фиксировалась по манганиновому термометру, помещенному на корпусе камеры. Давление в камере изменилось манганиновым и оловянным манометрами.

Из-за отсутствия данных по изменению  $\alpha_{\parallel}$  под давлением в широком интервале температур для вычисления термоэдс Cd при всех  $T$  и  $P$  мы использовали данные по  $\alpha_{\parallel}$ , полученные в работе [11] для  $P = 0$ . Поэтому для всех  $T > T_{c,\text{Рв}}(P)$  термоэдс Cd, представленная далее на графиках и в расчетах, включает  $\delta\alpha_{\parallel}(P)$ . Оценка этой величины при комнатных температурах дается в приложении.

## 2. Экспериментальное наблюдение ЭТП в Cd с помощью термоэдс

1) Продольная термоэдс  $\alpha_{\parallel}$ . На рис. 1 представлен ряд кривых  $\alpha_{\parallel}(T)$  в диапазоне  $T = 4.2\text{--}300\text{ K}$  при давлениях до  $2.9\text{ GPa}$ . Приведена и кривая при  $P = 0$  из [9]. Общие черты в области малых давлений следующие:  $\alpha_{\parallel} < 0$  при  $T \leq 200\text{ K}$ , отсутствует положительный всплеск в области гелиевых температур, наблюдается положительная добавочная  $\Delta\alpha$  при  $T \simeq 30\text{ K}$ , широкий минимум при  $T \simeq 150\text{ K}$ , смена знака  $\alpha_{\parallel}$  при  $T > 250\text{ K}$  и дальнейший сильный рост  $\alpha$  с температурой. Рост  $P$  вызывает принципиальное изменение характера кривой: при гелиевых температурах ( $3\text{--}10\text{ K}$ ) возникает положительный всплеск  $\alpha_{\parallel}$ , характерный для  $\alpha_{\parallel}$  цинка; положительная аномалия при  $T \simeq 30\text{ K}$  и минимум при  $150\text{ K}$  постепенно выпадают и при  $P = 2.0\text{ GPa}$  становятся незаметными.

Возникновение аномального всплеска  $\alpha_{\parallel}$  положительного знака под давлением  $P > 1.2\text{ GPa}$  (вставка на рис. 1) при гелиевых температурах мы связываем с ЭТП в Cd, обусловленного смыканием «рукавов»

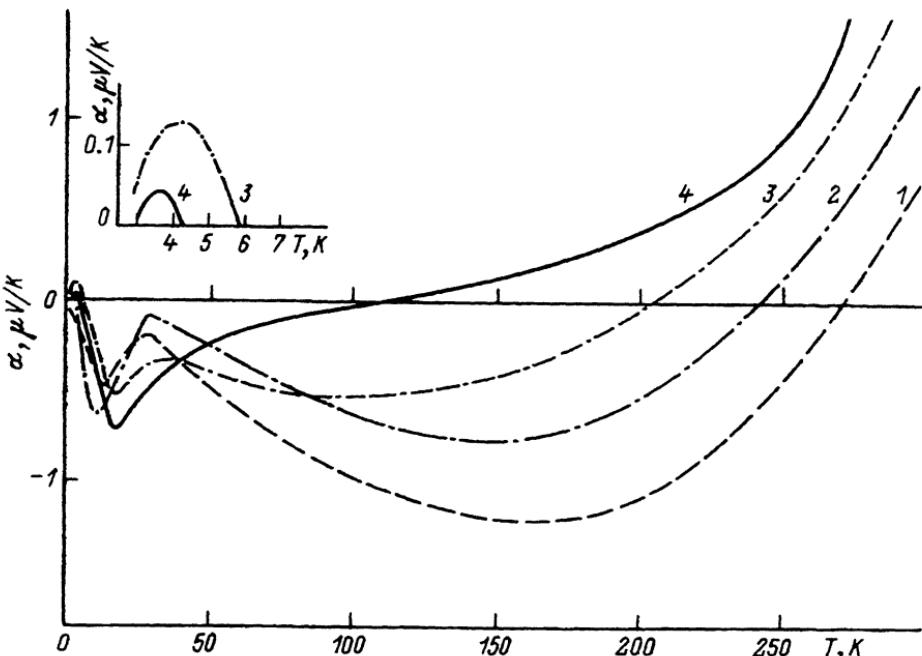


Рис. 1. Зависимость продольной термоэдс  $\alpha_{||}$  кадмия от температуры.

$P$  (GPa): 1 — 0 [9], 2 — 0.01, 3 — 1.6, 4 — 2.9.

дырочного «монстра» во второй ЗБ. Как известно [8], давление делает ПФ Cd подобной ПФ Zn, у которого имеется область температур  $T = 4-15$  К, где  $\alpha_{||} > 0$  [9]. На рис. 2 представлена зависимость  $\alpha_{||}(P)$  при  $T = 5.5$  К (кривая 1). Имеется характерный максимум в области 1.6 ГПа, который мы связываем с ЭТП в «монстре», считая, как и в работе [9], что основной вклад в величину  $\alpha$  дает фононное увлечение.

В первых теоретических работах [12,13] рассматривалось поведение вблизи ЭТП лишь диффузионной термоэдс  $\alpha_d$ . Термоэдс  $\alpha_g$ , обусловленная электрон-фононным увлечением, была рассмотрена в работе [14], авторы которой сделали заключение, что ЭТП не порождает особенности в термоэдс  $\alpha_g$ , а может лишь уменьшить отношение особой части измеряемой термоэдс к неособой. В [15] была учтена анизотропия рассеяния и сделан вывод о том, что термоэдс, порожденная фононным «ветром», при ЭТП с образованием перешейка, т.е. с уменьшением связности, порождает особенность вида  $a + b/\ln|\varepsilon|$ , где  $\varepsilon$  — расстояние до перехода по энергии. На рис. 2 наряду с экспериментальными данными представлена кривая, рассчитанная по формуле из работы [15], где параметр энергии  $\varepsilon$  заменен на параметр  $P - P_c$ . Крутизна у расчетной кривой, однако, намного выше, чем у экспериментальной, особенно вблизи ЭТП.

Надо сказать, что фоновая диффузионная термоэдс  $\alpha_d$  зависит как от температуры, так и от давления. Поэтому разделение особой и неособой частей измеряемой  $\alpha$  в области ЭТП почти невозможно, что сильно затрудняет сравнение теории и эксперимента относительно формы кривой вблизи ЭТП.

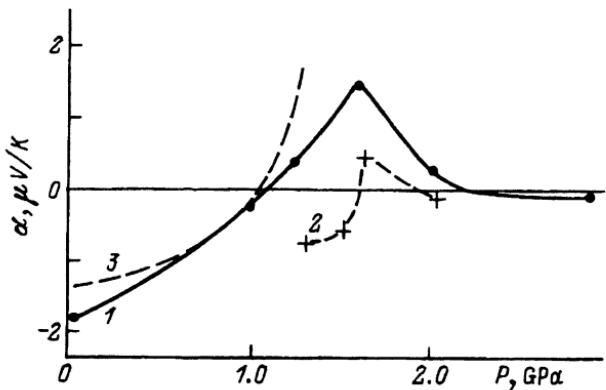


Рис. 2. Зависимость продольной термоэдс  $\alpha_{\parallel}$  кадмия от давления при  $T = 5.5$  К до деформации образца (1), после деформации образца (2).  
 3 — расчетная кривая  $\alpha = -36 + 0.6 / \ln |P - P_c|$ ,  $P_c = 16$  кбар [15].

В работах [1–7, 12–15] обсуждается знак аномалии термоэдс  $\delta\alpha$  при ЭТП. Почти во всех экспериментальных работах  $\delta\alpha > 0$ , хотя ЭТП был связан с электронными полостями ПФ и сопровождался либо уменьшением, либо увеличением связности. Теоретически это обосновывается в работе [13], где рассматривается поведение вблизи ЭТП только диффузионной термоэдс. Положительный знак аномалии нашей термоэдс в области ЭТП, который связан с дырочной полостью ПФ, больше свидетельствует о том, что термоэдс носит не диффузионный характер, а обусловлена увлечением носителей фононами.

Любые механизмы, вызывающие дополнительное рассеяние фононов, должны оказывать заметное воздействие на величину аномалии термоэдс вблизи ЭТП при всех  $T$ , где  $\alpha_g$  играет еще заметную роль в общей  $\alpha$  и где невелико температурное размытие. На рис. 2 представлены также опыты на том же образце, но подвергнутом небольшой пластической деформации (кривая 2). Особенность термоэдс в области ЭТП сохранилась, но величина ее значительно уменьшилась. Мы связываем это явление со структурными дефектами, особенно с дислокациями, сильно рассеивающими фононы при низких температурах [16].

Возникающие при пластической деформации образца Cd дислокации и точечные дефекты усиливают рассеяние не только фононов, но и электронов и тем самым влияют на обе компоненты термоэдс  $\alpha_{\parallel}$ . Об этом свидетельствуют и данные работы [17], в которой изучалась теплопроводность монокристалла Cd при низких температурах. Небольшая деформация образца уменьшила максимум теплопроводности при  $T = 4$  К более чем в два раза.

О том, как меняется характер аномалии  $\alpha(P)$  вблизи критического давления перехода  $P_c$  при разных температурах, можно судить по рис. 3. У кривых при  $T = 4$ –16 К, что соответствует отрицательному минимуму  $\alpha_{\parallel}$ , аномалия  $\delta\alpha > 0$  и имеет вид близкий к симметричному с максимумом при  $P = 1.6$  ГПа. При  $T \approx 32$  К, что соответствует максимуму кривой  $\alpha_{\parallel}(T)$ , при  $P \approx 1.5$  ГПа происходит скачок  $\alpha$ . При  $T = 50$ –200 К в области  $P = 1.2$ –1.4 ГПа на кривой  $\alpha(P)$  наблюдается лишь излом, который исчезает при  $T = 250$  К.

Характер аномалии  $\alpha(P)$  в области  $P_c$  при определенной температуре  $T$  будет определяться характером термоэлектрического тока при этой температуре. Пик термоэдс, обусловленной фононным увлечением, для многих металлов, включая щелочные, благородные, Sn, Pb,

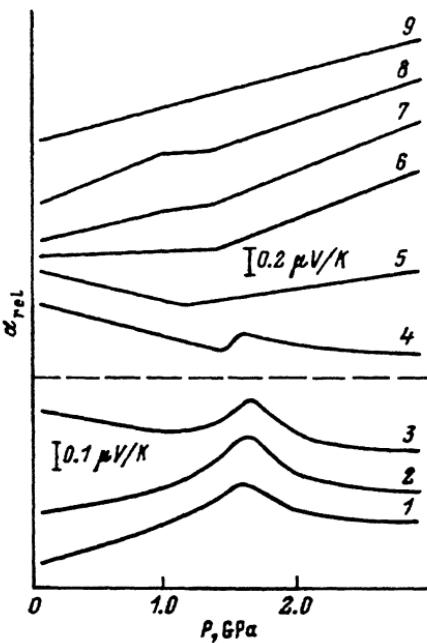


Рис. 3. Относительная зависимость продольной термоэдс  $\alpha_{\parallel}$  кадмия от давления при разных температурах.

$T(K)$ : 1 — 5.5, 2 — 12, 3 — 16, 4 — 32, 5 — 50, 6 — 100, 7 — 150, 8 — 200, 9 — 250.

Zn, Mg, Cd, лежит между  $\theta_D/10$  и  $\theta_D/5$  ( $\theta_D$  — температура Дебая) [18]. Для Cd ( $\theta_D = 188$  K) — это 20–40 K. Поэтому аномалии  $\alpha(P)$  на рис. 3 в области ЭТП при  $P = 1.5$ – $1.6$  GPa мы приписываем току фононного увлечения до кривой, соответствующей  $T = 32$  K. При более высоких температурах начинает преобладать диффузионная термоэдс, образуемая носителями обоих знаков из разных частей ПФ.

2) Поперечная термоэдс  $\alpha_{\perp}$ . На рис. 4 представлены кривые  $\alpha_{\perp}$  кадмия при давлениях  $P = 0.1$  и  $2.0$  GPa. Для сравнения приведены и данные при  $P = 0$  из работы [9]. Все кривые имеют максимум при  $T \approx 25$  K, минимум при  $T = 110$ – $120$  K и при  $T > 15$  K имеют подобный температурный ход. Появление на экспериментальных кривых отрицательных значений  $\alpha$ , чего не наблюдается на кривой из работы [9], мы склонны приписать наличию в нашем образце дефектов, в частности дислокаций. Возникшая в процессе монтажа и, особенно, под давлением вследствие высокой анизотропии сжимаемости, эти дефекты сильно уменьшают эффект увлечения носителей фононами. Роль отрицательной диффузионной термоэдс, связанной с электронной линзой, при этом возрастает, вызывая при температурах 6–10 K провал  $\alpha_{\perp}$  в область отрицательных значений. Однако нерассеянных дефектами фононов оказывается еще достаточно много, чтобы вовлечь в образование термоэдс носители не только дырочных «карманов» первой ЗБ, но и «рукавов монстра». Об этом свидетельствует аномалия  $\alpha_{\perp}$  в области ЭТП, максимум которой лежит при  $P = 1.4$  GPa (рис. 5).

Как в  $\alpha_{\parallel}$ , так и в  $\alpha_{\perp}$  при  $T = 50$ – $200$  K в области  $P = 1.2$  GPa наблюдается излом, который мы затрудняемся интерпретировать как указание на какой-либо ЭТП. При  $T \geq 250$  K излом этот исчезает.

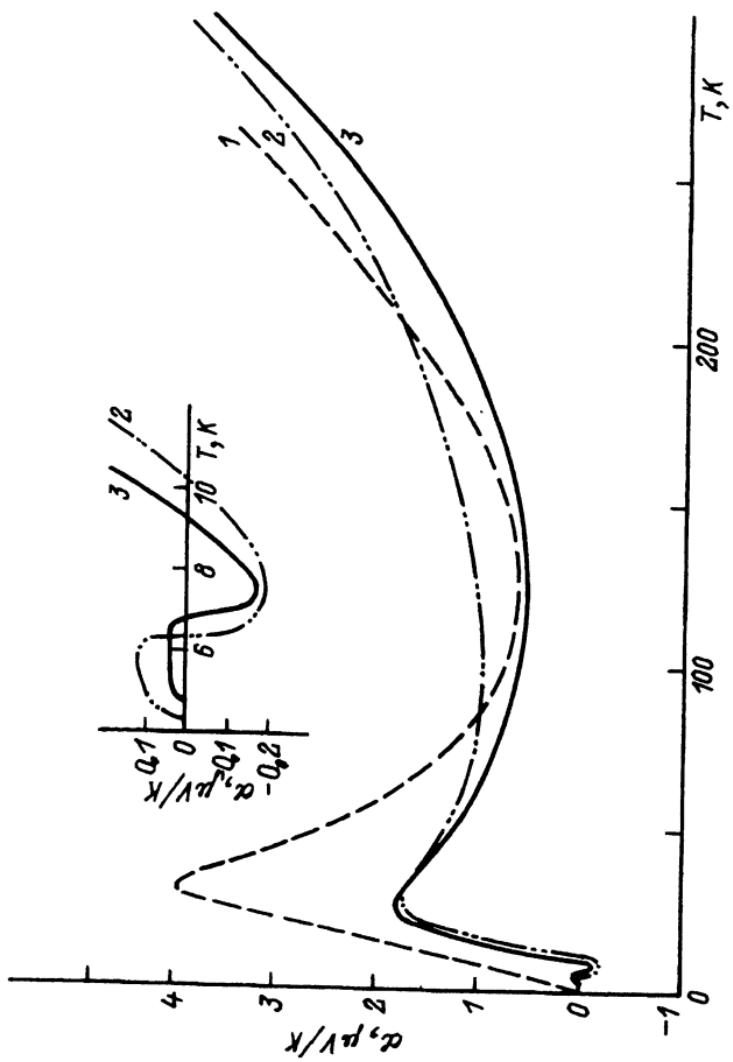


Рис. 4. Зависимость поперечной термоэф.  $\alpha_{\perp}$  кадмия от температуры.  
 $P$  (ГПа): 1 — 0 [ $^{\circ}$ ], 2 — 2.0, 3 — 0.1.

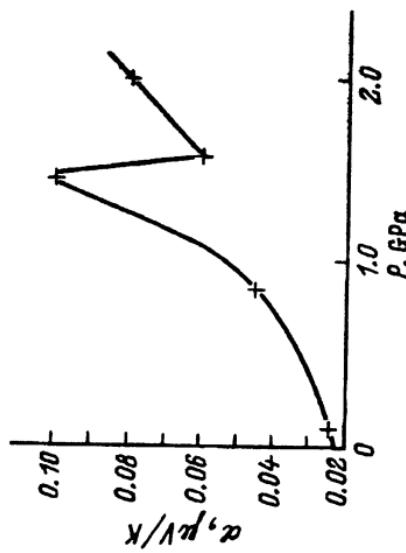


Рис. 5. Зависимость поперечной термоэф.  $\alpha_{\perp}$  кадмия от давления при  
 $T = 6$  К.

### 3. Влияние давления на температурную зависимость $\alpha$ при $T > 20$ К

1) *Максимум  $\alpha$  в области  $T = 30$  К.* Максимумы в термоэдс  $\alpha_{\parallel}$  и  $\alpha_{\perp}$  в области  $T = 25$ – $30$  К обычно связывают с дырочными «карманами» в первой ЗБ и эффектом увлечения носителей фононами. Тепловой квазимпульс фонона при  $T = 30$  К сравним с размерами дырочного «кармана»:  $D_{\parallel} = 0.505 \text{ \AA}^{-1}$  и  $D_{\perp} = 0.3 \text{ \AA}^{-1}$  [9]. Соответственно  $\alpha_{\parallel}$  достигает максимума при  $T_{m\parallel} = 30$  К, а  $\alpha_{\perp}$  при  $T_{m\perp} = 24$  К. Температуры всех этих максимумов лежат в области между  $\theta_D/10$  и  $\theta_D/5$ , где для многих металлов наблюдается максимальный вклад эффекта увлечения носителей заряда фононами в термоэдс и теплопроводность. Эти соображения, а также совпадение аномалий по знаку между собой и со знаком дырочной ПФ, корреляция  $T_m$  с размерами «кармана» в разных направлениях служат подтверждением гипотезы [9] о природе этого максимума.

Величины максимумов  $\alpha_{\parallel}$  и  $\alpha_{\perp}$  должны различаться вследствие разного количества дефектов в образцах и разного эффективного сечения ПФ «карманов» для продольного и поперечного фононного «ветра». И в работе [9], и у нас положительная аномалия  $\Delta\alpha$  при  $T = 24$ – $30$  К намного больше в поперечном направлении, чем в продольном ( $\Delta\alpha_{\perp}/\Delta\alpha_{\parallel} = 4$ ), что обусловлено в первую очередь разной площадью сечений «карманов» ( $S_{\perp} > S_{\parallel}$ ). Увеличение давления, уменьшая объем и площадь сечений «карманов» [8], должно привести и к уменьшению максимумов аномалий.

Для направления, параллельного оси  $C_6$ , имеется особая точка  $P_s = 1.5$  ГПа (рис. 6). Для этого давления величина  $\Delta\alpha_{\parallel}$  падает со средней скоростью  $-0.4 \text{ GPa}^{-1}$ , а при  $P > P_s$  растет со скоростью  $+0.73 \text{ GPa}^{-1}$ . Возможно, что точка  $P_s$  связана с ЭТП, так как, согласно рис. 3, в области максимума при  $T = 32$  К наблюдается аномалия термоэдс. Значит в образовании термоэдс участвуют увлеченные фононами носители не только «карманов», но и «рукавов монстра». Правда,  $\Delta\alpha_{\perp}$  такой особенности не имеет и уменьшается с давлением со средней скоростью  $-1.5 \cdot 10^{-2} \text{ GPa}^{-1}$ . Возможно, что разное поведение  $\Delta\alpha_{\parallel}$  и  $\Delta\alpha_{\perp}$  обусловлено сложностью выделения фоновой части обеих термоэдс.

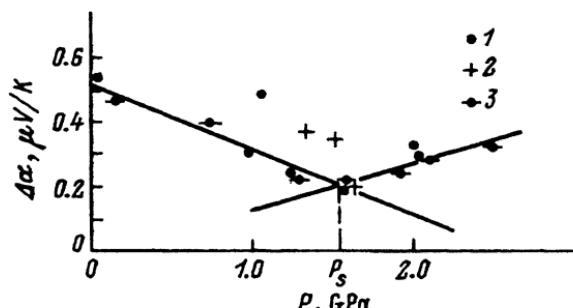


Рис. 6. Зависимость от давления максимума продольной термоэдс кадмия  $\Delta\alpha_{\parallel}$  до деформации образца (1), после деформации образца (2) и после температурного отжига под давлением (3).

Увеличение жесткости решетки с ростом давления и сдвиг фонового спектра, а следовательно, и  $\theta_D$  к большим частотам приводит и к смещению температуры максимума термоэдс. Для параллельного направления  $T_m$  линейно растет с давлением со скоростью  $+6.0 \cdot 10^{-2} \text{ GPa}^{-1}$ , а для перпендикулярного направления — со скоростью  $+8.2 \cdot 10^{-2} \text{ GPa}^{-1}$ .

2). Термоэдс  $\alpha$  при  $T > 120 \text{ K}$ . Из рис. 1 и 4 видно, что по мере приближения к комнатным температурам в обоих направлениях в кристалле Cd начинает преобладать положительная диффузионная термоэдс. Она может быть связана с дырочным «монстром» во второй ЗБ, электронной «линзой» в третьей ЗБ с участием процессов переброса или с обоими вместе. Давление увеличивает эту положительную термоэдс, в результате чего минимум в области температур 120–150 К в обоих направлениях, параллельно и перпендикулярно оси  $C_6$ , поднимается и смещается в сторону меньших температур. С ростом давления  $\alpha_{\min}$  изменяется нелинейно для обоих направлений. До 1.2 GPa  $\alpha_{\min}$  изменяется довольно слабо и лишь при  $P > 1.2 \text{ GPa}$  наблюдается заметный рост. При этом скорости роста  $\alpha_{\min}$  для обоих направлений в кристалле очень близки и составляют  $+0.6 \text{ GPa}^{-1}$ . Это говорит о том, что в этой области температур термоэдс в кристалле для обоих направлений связана с одними и теми же частями ПФ.

Зависимость  $T_{\min}$  от давления близка к линейной. Для параллельного направления  $T_{\min}$  движется в два раза быстрее, чем для перпендикулярного:  $-0.25$  и  $-0.13 \text{ GPa}^{-1}$  соответственно.

При  $T \geq 250 \text{ K}$  термоэдс  $\alpha > 0$  и растет с давлением в измеренном нами диапазоне близко к линейной зависимости. Относительная скорость роста для параллельного и перпендикулярного направлений составляет соответственно  $+1.5$  и  $+0.1 \text{ GPa}^{-1}$ . Такая большая разница обусловлена тем, что при  $P = 0$   $\alpha_{\parallel}$  на порядок меньше  $\alpha_{\perp}$ :  $0.19$  и  $2.1 \mu\text{V/K}$  соответственно. Абсолютные скорости роста  $\alpha_{\parallel}$  и  $\alpha_{\perp}$  близки:  $\partial\alpha_{\parallel}/\partial P = +0.28 \mu\text{V/K} \cdot \text{GPa}$  и  $\partial\alpha_{\perp}/\partial P = +0.22 \mu\text{V/K} \cdot \text{GPa}$ .

Расчеты, проделанные нами с данными Бриджмена [19], полученными на Cd-проводке в диапазоне  $T = 0\text{--}100^\circ \text{C}$  и при давлениях до 1.2 GPa, дали для  $T = 0^\circ \text{C}$  значение  $\partial\alpha/\partial P = +0.26 \mu\text{V/K} \cdot \text{GPa}$ . Это близко к нашим данным, полученным на монокристаллах.

Таким образом в работе получены следующие результаты.

1) Проведены измерения температурной зависимости термоэдс монокристаллов кадмия от 4 до 300 K под гидростатическим давлением до 3.0 GPa.

2) При  $P > 1.2 \text{ GPa}$  в температурной зависимости термоэдс  $\alpha_{\parallel}(T)$  в диапазоне температур 4–7 K появляется положительная термоэдс, характерная для сомкнутых «рукавов» дырочной ПФ во второй ЗБ, т.е. имеет место ЭТП.

3) На зависимостях от давления  $\alpha_{\parallel}(P)$  и  $\alpha_{\perp}(P)$  в районе 1.4–1.6 GPa вплоть до 30 K наблюдается аномальный всплеск термоэдс  $\alpha$ , характерный для ЭТП с изменением связности ПФ.

4) Термоэдс, испытывающая аномальный всплеск при ЭТП, обувлена в основном увлечением электронов фононами.

5) Дефекты, в частности дислокации, сильно рассеивающие фононы, значительно ослабляют аномалию  $\alpha$  при ЭТП, вплоть до ее исчезновения.

6) В области температур 24–30 К наблюдается положительный максимум  $\alpha_{\parallel}$  и  $\alpha_{\perp}$ , обусловленный эффектом увлечения фононами носителей дырочных «карманов» первой ЗБ. Для  $\alpha_{\perp}$  величина максимума под давлением монотонно падает, а для  $\alpha_{\parallel}$  монотонное падение при  $P \simeq 1.5$  ГПа заменяется ростом. Температуры максимумов с давлением растут, что связывается с влиянием давления на фоновый спектр решетки.

7) В области температур 120–150 К  $\alpha_{\parallel}$  и  $\alpha_{\perp}$  имеют пологий минимум, который с давлением возрастает и смещается в сторону меньших температур.

8) При  $P = 2.0$  ГПа максимум и минимум  $\alpha_{\parallel}$  выполаживаются, а у  $\alpha_{\perp}$  сохраняется тенденция к выталкиванию.

9) При  $T \geq 250$  К  $\alpha_{\parallel} > 0$  и  $\alpha_{\perp} > 0$  и монотонно растут с давлением.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

*Оценка погрешности вычисления  $\alpha_{Cd}$ .* Ниже температуры сверхпроводящего перехода свинца измеряемая нами термоэдс  $\alpha_{ex} = \alpha_{Cd}$ , ( $\alpha_{Pb} = 0$ ). При  $T > T_c$

$$\alpha_{ex}(P) = \alpha_{Cd-Pb}(P) = \alpha_{Cd}(P) - \alpha_{Pb}(P).$$

Если представить

$$\alpha_{Pb}(P) = \alpha_{Pb}(0) + \delta\alpha_{Pb}(P),$$

то получим

$$\alpha_{Cd}(P) = \alpha_{ex}(P) + \alpha_{Pb}(0) + \delta\alpha_{Pb}(P). \quad (1)$$

Данные для  $\alpha_{Pb}(0)$  были взяты из работы [11]. Во всех расчетах и графиках мы полагали  $\delta\alpha_{Pb}(P) = 0$  (из-за отсутствия в настоящее время этих данных в широком диапазоне температур). Чтобы оценить величину вносимой нами погрешности в определение  $\alpha_{Cd}$  по крайней мере в области комнатных температур, мы оценили  $\delta\alpha_{Pb}(P)$  из данных Бриджмена [19]. При  $P = 1.2$  ГПа погрешность составляла 0.4% при 0° С и 0.3% при 30° С. Линейная экстраполяция данных [19] до 3.0 ГПа дала соответственно 1.1 и 0.9%. Поскольку в области  $T = 0$ –100° С термоэдс сжатого металла по отношению к несжатому  $\delta\alpha_{Pb}(P) > 0$ , а  $\alpha_{Pb}(0) < 0$ , то давление уменьшает  $|\alpha_{Pb}|$ , и вычисленная нами  $\alpha_{Cd}$  при комнатных  $T$  меньше истинной на величину  $\delta\alpha_{Pb}(P)$ .

Работа получила финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 93-02-14235).

## Список литературы

- [1] Егоров В.С., Федоров А.Н. // ЖЭТФ. 1983. Т. 85. № 5. С. 1647–1657.
- [2] Варюхин С.В., Егоров В.С. // Письма в ЖЭТФ. 1984. Т. 39. № 11. С. 510–513.
- [3] Великодный А.Н., Заварицкий Н.В., Игнатьева Е.А., Юргенс А.А. // Письма в ЖЭТФ. 1986. Т. 43. № 12. С. 597–599.
- [4] Гайдуков Ю.П., Данилова Н.П., Никифоренко Е.В. // Письма в ЖЭТФ. 1984. Т. 39. № 11. С. 522–524.
- [5] Брандт Н.Б., Егоров В.С., Лавренюк М.Ю., Минина Н.Я., Савин А.М. // ЖЭТФ. 1985. Т. 89. № 6. С. 2257–2269.

- [6] Заварицкий Н.В., Макаров В.И., Юргенс А.А. // Письма в ЖЭТФ. 1985. Т. 42. № 4. С. 148–151.
- [7] Заварицкий Н.В., Макаров В.И., Юргенс А.А. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 45. № 6. С. 306–309.
- [8] Будько С.Л., Вороновский А.Н., Гапотченко А.Г., Ицкевич Е.С. // ЖЭТФ. 1984. Т. 86. № 1. С. 778–783.
- [9] Rowe V.A., Schroeder P.A. // J. Phys. Chem. Solids. 1970. V. 31. N 1. P. 1–8.
- [10] Будько С.Л., Гапотченко А.Г., Ицкевич Е.С., Крайденов В.Ф. // ПТЭ. 1986. № 5. С. 189–190.
- [11] Roberts R.B. // Phil. Mag. 1977. V. 36. N 1. P. 91–107.
- [12] Вакс Б.Г., Трефилов А.В., Фомичев С.В. // ЖЭТФ. 1981. Т. 80. № 4. С. 1614–1621.
- [13] Варламов А.А., Панцулая А.В. // ЖЭТФ. 1985. Т. 85. № 6. С. 2188–2196.
- [14] Абрикосов А.А., Панцулая А.В. // ФТТ. 1986. Т. 28. № 7. С. 2140–2144.
- [15] Суслов И.М. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. № 1. С. 26–28.
- [16] Оскотский В.С., Смирнов И.А. // Дефекты в кристаллах и теплопроводность. Л.: Наука, 1972. 158 с.
- [17] Rosenberg H.M. // Phil. trans. Roy. Soc. (Lond.) A. 1955. V. 247. N 933. P. 441–497.
- [18] Blatt F.J., Schroeder P.A., Foiles C.L., Greig D. // Thermoelectric power of metals. N.Y.–London: Plenum Press, 1976. 264 p.
- [19] Bridgmen P.W. // Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 1918. V. 53. P. 269–386.